

*) 本原稿執筆時において日本産業規格(JIS)の改正作 業が進行中で ICP-MS/MS が採用される見込みとなっ たが、現時点で ICP-MS/MS に対応する技術用語が制 定されていない。近い将来、正式には異なる用語に置き 換えられるかもしれないが、本総説の題目にはタンデム 四重極型 ICP 質量分析計とした旨ご了承頂きたい。

本進歩総説は,執筆要領に従い,主に2018年から 2020年10月までの約三年間にわたる進歩について記述 した。

1 はじめに

誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)は、10000 Kにも達する高温のイオン化源であるアルゴンプラズ マと、分光分析に比べて高感度特性を持つ質量分析法と のメリットを活かして、高感度多元素迅速分析法として 普及している。

ICP-MS分析における検出感度と精度は、プラズマ を構成するアルゴンや測定試料中の溶媒である水、酸、 そして試料中のマトリックス成分など共存元素に由来す る多原子イオンが与えるスペクトル干渉の影響を大きく 受ける。スペクトル干渉の影響を抑えるためには目的イ オンと干渉イオンのスペクトルを分離して検出する必要 がある。質量分析計におけるスペクトルの分離は、磁 場・電場二重収束型質量分析計とコリジョン・リアク ションセルを装備した質量分析計が有効である。

二重集束型 ICP-MS は,高分解能型 ICP-MS とも呼 ばれ,質量分析計の入射スリットと出射スリットの調整 により高い質量分解能(*R=m/Δm=300~10000* 程度) が得られるので,目的イオンと干渉イオンのわずかな質 量/電荷比(*m/z*)の差に適した高い質量分解能に設定 することで目的イオンのスペクトル干渉を受けない正確 な分析が実現される。しかし,分解能の増加はイオンの 透過率(イオンソースから検出器までの到達率)の低下 を伴うので,分解能は高くなるほど検出感度は低くなる。

コリジョン・リアクションセルを装備した ICP-MS

は、セル内におけるイオンとガスの衝突や反応特性を利 用して干渉イオンの低減を行う。特にリアクションセル 型 ICP-MS では、質量分析計の前に配置したリアク ションセルに反応ガス(セルガス)を導入し、測定対象 イオンあるいは干渉イオンとセルガスとの反応性の差を 利用し、目的イオンと干渉イオンの m/z を異なる m/z に変える、あるいは干渉イオンを中性化させることで目 的イオンのみの検出を可能にして、スペクトル干渉を受 けない正確な検出が実現される。しかしながら、従来の リアクションセル型 ICP-MS では、目的元素イオンの *m/z*以外の*m/z*を有するイオン,すなわちプラズマに よって生じたアルゴン起因の強大な多原子イオンや試料 中の共存元素に由来した複雑なイオン成分などがリアク ションセル内に同時に進入するため、目的元素イオンと 干渉イオン以外のイオンもセルガスと反応して副生成物 を生じ、新たな干渉イオンが生じるケースが一般的で あった。リアクションセル型 ICP-MS においてセル内 に導入されるイオン種の選択性を向上させ、目的イオン と干渉イオンの確実な分離を実現させるために、リアク ションセルの前後に質量分析計をタンデム配置させたタ ンデム四重極型 ICP-MS, すなわち ICP-MS/MS が開 発され、2012年に発表された。

ICP-MS/MS におけるスペクトル干渉分離 の原理

ICP-MS/MSにおけるスペクトル干渉の分離には 「オンマス (on-mass) モード」と「マスシフト (massshift) モード」があり、その原理を図1に示した。

オンマスモードではセルガスと反応しない目的元素イ オンを検出する場合に使用され、スペクトル干渉を与え る干渉イオン(多原子イオンまたは同重体イオン)をセ ルガスとの反応によって除去する。図1に示したよう に目的元素イオンを m_1A^+ 、干渉イオンを m_1I^+ 、それぞ れの $m/z \in m_1$ とすると、m/z値がともに m_1 である $m_1A^+ と m_1I^+$ は、 m_1 に設定された前段の四重極質量分 析計(以降,QMS1)を通過してリアクションセル内に 入る。

QMS1 を m₁ に設定したことで,選択された ^{m₁}A⁺ と

Tandem Quadrupole ICP-MS with Reaction Cell.



(B) マスシフト (mass-shift) モード

図1 ICP-MS/MS によるスペクトル干渉分離の原理 (^{m₁}A⁺:測定対象イオン, ^{m₁}I⁺:干渉イオン, ^{m_x}C⁺(m_x≠m₁):測定対象イオンと干渉 イオン以外のイオン, ^{m₁}I^{m_R}R⁺, ^{m₁}A^{m₈}R⁺:反応生成物イオン)

^mI⁺イオン以外のすべてのイオン種(^mC⁺)はセルの 前で排除されるので、セル内での不要なプロダクトイオ ン生成は抑制され、セル内で生成する副生成物イオンに よるスペクトル干渉は劇的に低減される。

セルガスと反応しない m_1A^+ は m/z 値を $m_1(=m_2)$ に 保ったまま後段の四重極質量分析計(以降,QMS2。オ ンマスモードでは $m/z=m_2=m_1$)を通過して検出器に 到達し,目的イオンの信号として検出される。

一方, セルガスとの反応性が高い m_1 はセルガスの 成分 R と反応した後, イオンの形を変えて m_1 とは異な る m/z 値の化学種 $m_1 I^m R^+ (m/z \neq m_2)$ に変化するか電 荷を消失して m_1 となり QMS2 を通過できず検出器に 到達できない。最終的に目的イオンはスペクトル干渉を 受けずに測定できることになる。

マスシフトモードはセルガスと目的元素イオンが化学 反応する場合に使用され、分析対象イオンをセルガスと の反応によって異なる m/zのイオンに変化させて干渉 イオンと分離する。QMS1 は目的元素イオンの質量数 m_1 に、QMS2 はセルガスとの反応の生成物イオンの質 量数 $m_2(\neq m_1)$ に設定する。

 m_1A^+ がセル内でセルガスの成分 R と反応後, m/z 値 が $m_2(=m_1+m_R)$ である $m_1A^{m_R}R^+$ に変化して m/z 値が m_2 に設定された QMS2 を通過し、検出器に到達して目 的イオンの信号として検出される。

一方, ^m·I⁺ はセルガスと反応後, m₂ とは異なる m/z 値を持つイオンになるか, セルガスと反応せずに m₁の ままで, m₂ に設定された QMS2 を通過できずに検出さ れないので, スペクトル干渉を与えない。

リアクションセルの前に配置した QMS1 によりセル 内に進入できるイオンの *m*/*z* 値を制御できるように なったことで, ICP-MS/MS によれば, セル内におけ るイオンとセルガスとのイオン-分子反応を容易にかつ 確実に制御できるようになった。ICP-MS分析におけ るスペクトル干渉分離技術として非常に有効なので、多 くの分野で急速に利用が拡大している。

3 近年の動向

3·1 文献調査の範囲

本進歩総説では、米国 Clarivate Analytics 社によっ て運営されている Web of Science データベースに収録 された文献を中心に調査した。また、調査対象とする文 献は、出版日が 2018 以降で下記(i)と(ii)の両方を満たす ことを条件とした。

- (i) 「トピックス」に ICP-MS/MS, ICP-QQQ, ICP-QMS/QMS, のいずれかの単語を含む;
- (ii) 「トピックス」に reaction gas, reaction cell, collision gas, collision cell のいずれかの単語を含む。

その結果として、本進歩総説の主な対象として参考文 献1~58を選択した。これらについて概説する。

3・2 応用分野と研究対象

上記の選択した参考文献から得た応用分野と研究の対 象毎の文献の分布を図2(AとB)に示した。

バイオ^{1)~12}, エネルギー¹³, 環境^{9)14/~25}, 食品/メ ディカル^{10)~12)22)~24)26)~32), 地質^{25)33)~38)}, マテリア ル^{39)~48)}, 放射化学/原子力関連^{4)19)~21)49)~54)}など幅広 い分野をカバーし, 図2(A)に示したようにエネルギー 分野以外の六分野はおおよそ均等に分布している。それ らの研究対象は図2(B)に示すように元素濃度の定量分 析^{1)2)9)14)~18)22)26)~34)39)~44)49)}にはじまり, 気相イオン-分子反応の研究⁵⁵⁾, 同位体(比)分 析^{3)4)19)~21)23)~25)35)~38)50)~54), 単一粒子分}}





н			\int		文献	数の							Не				
Li	Ве] (> [4	~6	1	0~12	:		в	с	N	ο	F	Ne
Na	Mg		1~3 7~9 13~15										Si	Ρ	s	СІ	Ar
к	Са	Sc	Ti	v	Cr	Mn	Fe	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Те	-	Xe
Cs	Ва	La	Hf	Та	w	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	ті	Pb	Bi	Ро	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							
											-						

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

図3 ICP-MS/MSによる取り上げた元素ごとの文献数

析^{5)6)45)~48)}, スペシエーション(化学形態別分析)^{7)8)10)~13)57)58)}に分類できる。元素濃度と同位体(比)分析への応用は各三割程度で,スペシエーション分析と単一粒子分析は各一割強を占めていることが分かる。

また,従来の定量分析や同位体(比)分析など分析化 学とは目的を異にし,ICP-MS/MSのリアクションセ ルを反応場として活用して気体中の触媒反応を調べる研 究も報告されている⁵⁵⁾。

膨大な数の文献を丁寧にまとめられた総説がいくつか 報告されている。ICP-MSのリアクションセル/コリ ジョンセル技術に関する総説⁵⁶⁾,ガスクロマトグラ フィー (GC-)ICP-MSに関する総説⁵⁷⁾,高速液体クロ マトグラフィー (HPLC-)ICP-MSに基づいた生体試 料中の非金属元素の定量プロファイリング分析に関する 総説⁵⁸⁾においてもICP-MS/MSが紹介されている。本 進歩総説の対象とした期間は短いのでぜひこれらを一読 されるようお勧めする。

3・3 評価対象となった目的元素

参考文献中の目的元素を図3の周期表中にまとめ た。図3に示したように、P,S,Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,As, Seはいずれも10報以上の文献で報告されている。いず れもバイオをはじめ主要な分野で重要視されている元素 であり、従来型のICP-MSでは本質的に測定困難だっ たP,Sや複雑なスペクトル干渉を受けやすく正確な定 量が困難だったAs,Seなど、従来分析が困難だった元 素の分析がICP-MS/MSの登場により検出感度の改 善、同位体分析やスペシエーションなど広く可能性が開 けた証であると考えられる。

3・4 使用されたセルガスの種類

ICP-MS/MS における最大の技術的特長は、セルガ スとの反応特性の違いを利用して干渉スペクトルの分 離・除去を可能にして高感度ではかれる点であり、目的 元素と干渉イオンの組合せに対していかなるセルガスを 適用するかは誰もが注目する点である。



装置に標準設定されている He, H₂, O₂, NH₃ などのガ スのほか,最近の文献には N₂O, CO₂, CH₄, CH₃F, C₂H₄, C₂H₆ などをセルガスとして利用した研究報告も現れて きた。各種セルガスを用いた報告の数を図4に示した。

図4に示したように, No-gas や不活性ガスである He をコリジョンガスとして使用した測定報告も含まれ ているものの, H₂, O₂, NH₃ などの反応性ガスをセルガ スとして利用した研究が八割ほどを占めている。

H₂は特にアルゴン由来の多原子イオンの除去に有効 であることから,既に従来型のリアクションセル技術で も多用されていたが,ICP-MS/MSによるH₂をセルガ スとして用いたマスシフトモードは,セル内で水素化物 イオンが比較的生成しやすい Si, P, S, Cl, Br の測定に応 用された⁵⁹⁾。

特に、この三年間の報文では O_2 をセルガスとして用 いた研究報告が最も多かった。その主な理由は、図3 に示すように測定の報告例が多い P, S, As, Se の分析に おける干渉イオンの除去には O_2 との反応を利用したマ スシフトモードが有効であったことが挙げられる。 O_2 と NH₃ は多くの元素と反応して、入射イオン M⁺ と異 なる質量数を持つ MO_x^+ や M (N_xH_y)⁺ 型の生成物イオ ンが得られるため、マスシフトモードでの測定に使用さ れることが多い。

 $O_2 \ge NH_3$ について、参考文献 59 のデータに基づい て算出したセル内反応生成物イオンの元素ごとの生成率 の最大値を図 5 に示した。生成率の値は図 5 (A) に示し たように、P, S, Cl, Sc, Ti, V, As, Y, Nb, Ta, Th, U およ びランタノイドの多くは高い $MO_x^+ \pm dx^{(90)}$ 以上) が得られる。また、Br, Zr, Mo, Sb, Hf, W, Gd は 50~ 89 % 程度の $MO_x^+ \pm dx^{(30)}$ 得られる。そのためこれら の元素については、マスシフトモードにおける測定でも 比較的高い分析感度が得られる。

M(N_xH_y)+の生成率については、図5(B)に示したよ

うに 70 % 以上の生成率が得られる元素はなく, 50 % 以上の生成率が得られたのは B, Hf, Ta と Th の 4 元素 であった。As, Zr, La, W, U は 30~49 %, Be, Si, P, Sc, Ti, V, Ge, Y, Nb, Ce, Gd, Tb は 10~29 % 生成率が得ら れた。生成率の低下によって分析感度も低下するもの の, これらの元素をマスシフトモードで分析することも 可能である。

以上から反応率の低い元素についてはオンマスモード が、反応率の高い元素についてはマスシフトモードが適 用できることが容易に理解できる。

図4に示したように、標準装備のセルガス以外に、 N₂O, CO₂, CH₄ は複数の研究に利用されている。O₂の 代わりに N₂O を用いることによって、(Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Se)¹⁾, Sr³⁾, Br⁸⁾, Ba²⁰⁾, Ra²⁵⁾³⁷⁾,の酸化物イオンの 生成率を大幅に向上させ、関連するスペクトル分離に大 きな効果を示した。CO₂ は特に U と Pu の同位体分析 におけるスペクトル分離への利用が検討されてい る²¹⁾²⁴⁾⁵³⁾。U⁺ を完全に酸化物イオン (UO⁺ および UO₂⁺) に変化させることによって、Pu⁺ のオンマス モード測定においてスペクトルの完全な除去が可能で あった。CH₄ を用いた Os⁺→OsCH₂⁺ の反応を活用し、 Re⁺ とのスペクトル分離を効果的に行った例も報告さ れている³⁵⁾。

3.5 ICP-MS/MS の応用例

本節では対象別に応用例を紹介する。

3・5・1 元素の定量分析

ICP-MS/MS を含む ICP-MS による分析の主目的の 一つは元素濃度の定量分析である。従来はスペクトル干 渉が原因で ICP-MSが「苦手元素」としていた P^{16)27)33)740)~43)}, S^{16)27)33)37140)~43)}, Si¹⁶⁾²⁷⁾³⁷⁾⁴¹⁾⁴³⁾, Cl²⁷⁾³⁷⁾⁴³⁾, Br²⁷⁾³³⁾, I²⁷⁾³³⁾についても、複数の研究グルー プが ICP-MS/MS を用いて定量分析を行った例が報告

н		MO _x *生成率最大值(%)												(A)				
Li	Ве			<9		30	~49		7	0~89		в	с	N	0	F	Ne	
Na	Mg		1	0~29		50	~69		:	>90		AI	Si	Р	s	СІ	Ar	
к	Са	Sc	Ti	v	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Те	Т	Xe	
Cs	Ва	La	Hf	Та	w	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	ті	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg								

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Ра	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

н		\int		M((N _x H _y)	_	(B)				He						
Li	Ве			<9		30	~49		7	0~89		в	с	N	0	F	Ne
Na	Mg		1	0~29		50	~69			>90		AI	Si	Р	s	СІ	Ar
к	Са	Sc	ті	v	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Те	Т	Xe
Cs	Ва	La	Hf	Та	w	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	ті	Pb	Bi	Ро	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Тb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Ра	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

図 5 **O**₂ と NH₃ を使用した際の生成物イオンの生成率最大値(参考文献 59 のデータに基づいて算出)

 $(MO_x^+ は MO^+, MO_2^+, MO_3^+ を含む; M(N_xH_y)^+ は M(NH)^+, M(NH_2)^+, M(NH_3)^+, M(N_2H_4)^+, M(N_2H_5)^+, M(N_2H_6)^+, M(N_3H_7)^+, M(N_3H_8)^+, M(N_3H_9)^+$ を含む;生成率の最大値は、M⁺を含む信号強度の合計を100とした、M⁺以外の対象生成物の最大信号強度の相対値である。)

されている。これらの元素については O_2 を利用したマ スシフトモードの測定が有効であった。また, No-gas, H₂, O₂, NH₃/He をうまく組み合わせて, Si, Ca, Cd, P, S, As, Se, Ta, Sn, Sb, Ba, W, Na, Mg, Al, K, V, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Bi, Th, U の 29 元素の定量 分析を行った例も報告された⁴⁰⁾。本総説で紹介してい る文献のほとんどは 2018 以降出版されたものだが, こ こに 2017 出版の文献についても触れておく。小南と鈴 木は, 各種分析条件を最適化し, ICP-MS/MS を用い て 67 元素の定量分析を行った⁶⁰⁾。

3·5·2 同位体(比)分析

同位体(比)分析は元素濃度の定量分析と同様に, ICP-MS/MSを用いた研究が急速に展開されている。 特に同重体イオンによるスペクトル干渉を受けて測定が 難しい地球化学的試料や,福島第一原子力発電所の事故 に関連した放射性廃棄物試料などの分析のために注目を 浴びている。装置の標準装備であるセルガス He, H₂, O₂, NH₃を活用した報告例も多数あった N_2O を用いることによって、 ${}^{87}Sr^{16}O^+$ 、 ${}^{226}Ra^{16}O^+$ 、 ${}^{236}U^{16}O^+$ の生成率が大幅に向上し、それぞれの干渉イ オンである ${}^{87}Rb^+$ 、 ${}^{218}Pb^{16}O^+$ 、 ${}^{235}U^{1}H^+$ との効果的な分 離が実現された ${}^{3)25)37}$ 。さらに、 ${}^{135}Cs^+$ と ${}^{137}Cs^+$ の分 析においては、干渉イオンである ${}^{135}Ba^+$ と ${}^{137}Ba^+$ の酸 化物イオン生成率をほぼ100%までに向上させ、スペ クトル干渉を完全に解消し、高精度なCs同位体比分析 が実現された 20 。

 CO_2 を活用したマスシフトモードによるUの同位体 比分析においては感度向上の効果は見られなかった \dot{M}^{21} , UH⁺→UO⁺への反応効率の向上によって Pu⁺ のオンマスモード分析におけるスペクトル干渉は効果的 に抑制された。

3·5·3 単一粒子分析

ICP-MS/MS を用いて Ti⁵⁾, (Nd, Eu, P)⁶⁾, Fe^{45)~48)},

(Au, Ag, Pt)⁴⁷⁾, (Cr, Al, Ni, Cu, Au, Pt)⁴⁸⁾関連の単一粒 子分析を行った例が報告されている。

 $H_2 \ge O_2$ を併用することによって、 ${}^{48}Ca^{+} \rightarrow {}^{48}Ca^{16}O^{+}$ の反応を抑制するとともに ${}^{48}Ti^{+} \rightarrow {}^{48}Ti^{16}O^{+}$ の反応を促進させ、 $TiO_2 + 1$ 粒子分析の高感度化を実現できた。これによって、純水中および 50 mg L⁻¹の濃度のマトリックス中の $TiO_2 + 1$ 粒子の粒子径検出限界をそれぞれ 15 nm と 21 nm まで向上させることに成功している⁵⁰。

 H_2 を用いたオンマスモード ICP-MS/MS は Fe_3O_4 ナノ粒子の分析に有効であった。二重集束 ICP-MS (擬似中分解能モード)に比べると、時系列信号のピー クはわずかな広がりが見られたが、ピークトップの信号 強度は2倍程度向上した⁴⁵⁾。

No-gas や He, H₂ に比べ, NH₃ を用いた ICP-MS/ MS による Fe₃O₄ ナノ粒子分析においては, マスシフト モードとオンマスモードのいずれにおいても時系列信号 のピークの広がりと感度の低下が顕著に見られた⁴⁷⁾。

3・5・4 スペシエーション分析

ICP-MS/MSをスペシエーション分析に用いた例 は、主に従来のICP-MSが「苦手元素」とする S⁷⁾¹⁰⁾¹¹⁾, Se⁷⁾¹⁰⁾¹¹⁾, Br⁸⁾¹²⁾, Cl¹²⁾, Si¹³⁾を対象としていた。 タンパク質やペプチド・ヒト血液細胞中のS化合物と Se 化合物の分析には、O₂を用いたマスシフトモードが 有効であった⁷⁾¹⁰⁾¹¹⁾。 魚肉やヒト血漿中の Br 化合物 の分析には、N₂Oを用いたマスシフトモード⁸⁾と H₂を 用いたオンマスモード¹²⁾が有効で、ヒト血漿中 Cl 化合 物の分析には H₂を用いたマスシフトモード(例: 35 Cl⁺ → 35 Cl¹H²⁺)が有効であった¹²⁾。石油製品中の Si 化合 物の分析には、H₂を用いたオンマスモードが有効で あった¹³⁾。

また, GC-ICP-MS/MS に関する総説では, P, S, Si, Cl, Sn, Pb, Hg, As, Br, Ge 化合物のスペシエーション分 析が紹介されている⁵⁷⁾。さらに, HPLC-ICP-MS によ る S, Cl, P, Br, Se 化合物のスペシエーション分析も紹 介されている⁵⁸⁾。

4 まとめ

本稿は, ICP-MS/MS の定義, 原理, 特長の解説と ともに, 2018 年から 2020 年 10 月までの進歩について まとめた。

ICP-MS/MS がスペクトル干渉の分離に対して有す るメリットを生かして,バイオ,エネルギー,環境,食 品/メディカル,地質,マテリアル,放射化学/原子力な ど幅広い分野の研究に活用されている。また,研究対象 として元素濃度の定量分析,気相イオン-分子反応の研 究,同位体(比)分析,単一粒子分析,スペシエーショ ン分析などがカバーされている。

文献に報告された測定対象元素は77元素に達し、H,

C, N, O, F 及び一部の放射性元素・希ガス類元素を除い た元素周期表上のほぼすべての元素がカバーされている。

セルガスとして、装置に標準装備されている He, H₂, O₂, NH₃のほか, N₂O, CO₂, CH₄, CH₃F, C₂H₄, C₂H₆ な どについても検討した例が報告されている。

また本稿では ICP-MS/MS の実際の応用例について も測定対象別に抜粋して紹介した。

5 今後の展望

セルガスとの反応を活用した ICP-MS/MS は、従来 の ICP-MS が「苦手元素」としていた P, S, Si, Cl, Br などの測定をも可能にし、周期表中のほとんどの元素の 分析が可能となった。今後も様々な分野における ICP-MS/MS の応用が期待できる。

一方,市販装置に標準装備されているセルガスである He,H₂,O₂,NH₃は多くの元素の分析に応用できるもの の,十分な反応性が得られない元素も多数存在する。特 に第7~14族の遷移金属の分析においては反応性が十 分でないことから,マスシフトモードの生成物イオンの 生成率向上のために,今後はさらに反応性の高いセルガ スや混合ガスの活用が期待されるであろう。

文 献

- L. Fu, H.-L. Xie, J.-H. Huang, L. Chen: Anal. Chim. Acta, 1112, 1 (2020).
- J. Shirataki, K. Fujisaki, K. Sakaguchi, N. Sato : *Anal. Sci.*, 34, 735 (2018).
- D. T. Murphy, C. M. Allen, O. Ghidan, A. Dickson, W.-P. Hu, E. Briggs, P. W. Holder, K. F. Armstrong : *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 34, e8604 (2020).
- J. Tomita, E. Takeuchi: *Appl. Radiat. Isot.*, **150**, 103 (2019).
- J. Wojcieszek, J. Jimenez-Lamana, L. Ruzik, M. Asztemborska, M. Jarosz, J. Szpunar : *Front. Environ. Sci.*, 8, 100 (2020).
- M. Corte-Rodriguez, E. Blanco-Gonzalez, J. Bettmer, M. Montes-Bayon : Analytical Chemistry, 91, 15532 (2019).
- 7) J. M. Will. C. Erbacher, M. Sperling, U. Karst : Metallomics, in press (2020).
- C. Zhang, X.-M. Li, A. Li, Y.-L. Chen, T.-T. Ma, X.-Q. Li, Y. Gao, Q.-H. Zhang: *Anal. Chim. Acta*, **1075**, 38 (2019).
- 9) S. Theiner, A. Schoeberl, S. Neumayer, G. Koellensperger : J. Anal. At. Spectrom., 34, 1272 (2019).
- F. Gronbaek-Thorsen, S. Sturup, B. Gammelgaard, L. H. Moller : J. Anal. At. Spectrom., 34, 375 (2019).
- N. Kroepfl, K. A. Francesconi, T. Schwerdtle, D. Kuehnelt : J. Anal. At. Spectrom., 34, 127 (2019).
- 12) S. Li, B. Klencsar, L. Balcaen, F. Cuyckens, F. Lynen, F. Vanhaecke : J. Anal. At. Spectrom., 33, 274 (2018).
- R. Sanchez, F. Chainet, V. Souchon, S. Carbonneaux, C.– P. Lienemann, J.–L. Todoli : J. Anal. At. Spectrom., 35, 2387 (2020).
- B. Lesniewska, Z. Arciszewska, A. Wawrzynczak, S. Jarmolinska, I. Nowak, B. Godlewska–Zylkiewicz : *Talan*-

ぶんせき 2021 6

ta, 217, 121004 (2020).

- 15) Y.-B. Zhu: Talanta, 209, 120536 (2020).
- 16) Ari, P. E. Ari, E. O. Gaga: Talanta, 208, 120350 (2020).
- 17) S. L. Jackson, J. Spence, D. J. Janssen, A. R. S. Ross, J. T. Cullen : J. Anal. At. Spectrom., 33, 304 (2018).
- 18) S. W. Smith, N. Hanks, P. A. Creed, K. Kovalcik, R. A. Wilson, K. Kubachka, J. A. Brisbin, J. L. Figueroa, J. T. Creed, JT : *J. Anal. At. Spectrom.*, 34, 2094 (2019).
- S. Xing, W.-C. Zhang, J.-X. Qiao, X.-L. Hou: *TALAN-TA*, 187, 357 (2018).
- 20) L.-C. Zhu, X.-L. Hou, J.-X. Qiao : Anal. Chem., 92, 7884, (2020).
- S. Diez-Fernandez, H. Jaegler, C. Bresson, F. Chartier, O. Evrard, A. Hubert, A. Nonell, F. Pointurier, H. Isnard : *Talanta*, 206, 120221 (2020).
- 22) Y.-B. Zhu, K. Nakano, Y. Shikamori : Anal. Sci., 34, 681 (2018).
- 23) B. P. Jackson: J. Anal. At. Spectrom., 33, 897 (2018).
- 24) X.-L. Hou, W.-C. Zhang, Y.-Y. Wang : Anal. Chem., 91, 11553 (2019).
- 25) F. M. Waersted, K. A. Jensen, E. Reinoso-Maset, L. Skipperud : Anal. Chem., 90, 12246 (2018).
- 26) X.-Z. Zhou, H.-W. Liu: Spectrosc. Spect. Anal., 38, 3567 (2018).
- 27) L. Fu, H.-L. Xie, J.-H. Huang, L. Chen : *Biol. Trace Elem. Res.*, (2020). (doi:10.1007/s12011-020-02175-y)
- 28) L. Fu, S.-Y. Shi: Food Chem., 299, 125172 (2019).
- 29) H.-W. Liu, X.-D. Nie: Spectrosc. Spect. Anal., 38, 3923 (2018).
- 30) B. Jiang, J.-H. Huang: Spectrosc. Spect. Anal., 38, 2937 (2018).
- 31) L. Fu, H.-L. Xie, S.-Y. Shi: Anal. Bioanal. Chem., 410, 3769 (2018).
- 32) C. B. Williams, G. L. Donati : J. Anal. At. Spectrom., 33, 762 (2018).
- 33) N. D. Fletcher, B. T. Manard, S. C. Metzger, B. W. Ticknor, D. A. Bostick, C. R. Hexel: *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, **324**, 395 (2020).
- 34) Z.-P. Yang, S. E. Jackson, L. J. Cabri, P. Wee, H. P. Longerich, M. Pawlak : J. Anal. At. Spectrom., 35, 534 (2020).
- 35) K. J. Hogmalm, I. Dahlgren, I. Fridolfsson, T. Zack: Miner. Depos., 54, 821 (2019).
- 36) S. E. Gilbert, S. Glorie : J. Anal. At. Spectrom., 35, 1472 (2020).
- 37) H. Jaegler, A. Gourgiotis, P. Steier, R. Golser, O. Diez, C. Cazala, C: Anal. Chem., 92, 7869 (2020).
- 38) X.-M. Liu, S.-F. Dong, Y.-H. Yue, Q.-Y. Guan, Y.-L. Sun, S.-S. Chen, J.-Y. Zhang, Y.-B. Yang : *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 34, UNSP e8690 (2020).
- 39) L. Fu, S.-Y. Shi, J.-C. Ma : Chin. J. Anal. Chem., 47, 1382 (2019).
- 40) L. Fu, F.-X. Zhao, H.-Y. Wang, H.-Z. Wang, T. Chen, J.-H. Xu, B. Li, H.-L. Xie: Spectrosc. Spect. Anal., 38, 3572 (2018).
- L. Fu, S.-Y. Shi, Y.-G. Tang, H.-Y. Wang: Spectrosc. Spect. Anal., 38, 2588 (2018).
- 42) L. Fu, S.-Y. Shi, X.-Q. Chen, H.-L. Xie: *Microchem. J.*, 139, 236 (2018).
- 43) L. Fu, H.-L. Xie, S.-Y. Shi, X.-Q. Chen: Spectrochim. Acta B, 144, 1 (2018).

- 44) L. Fu, S.-Y. Shi, X.-Q. Chen: Chin. J. Anal. Chem., 46, 107 (2018).
- 45) Rua-Ibarz, E. Bolea-Fernandez, G. Pozo, X. Bominguez-Benetton, R. Vanhaecke, K. Tirez : J. Anal. At. Spectrom., 35, 2023 (2020).
- J. Kruszewska, J. Sikorski, J. Samsonowicz-Gorski, M. Matczuk : Anal. Bioanal. Chem., 412, 8145 (2020).
- 47) E. Bolea-Fernandez, D. Leite, A. Rua-Ibarz, T. Liu, G. Woods, M. Aramendia, M. Resano, F. Vanhaecke : *Anal. Chim. Acta*, **1077**, 95 (2019).
- 48) C. Jones, E. Soffey, M. Kelinske : SPECTROSCOPY, 34, 10 (2019).
- 49) T. Suzuki, T. Yamamura, C. Abe, K. Konashi, Y. Shikamori : *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, **318**, 221 (2018).
- 50) M. G. Miranda, B. Russell, P. Ivanov : J. Radioanal. Nucl. Chem., 316, 831 (2018).
- 51) P. Petrov, B. Russell, D. N. Douglas, H. Goenaga-Infante : Anal. Bioanal. Chem., **410**, 1029 (2018).
- 52) S. Xing, M.-Y. Luo, Y. Wu, D.-Q. Liu, X.-X. Dai: J. Anal. At. Spectrom., 34, 2027 (2019).



朱 彦北 (Yanbei Z_{HU}) 国立研究開発法人産業技術総合研究所(〒 305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9)。☆☆☆☆大学院博士後期課 程修了。博士(工学)。《現在の研究テー マ》ICP-MS に基づく元素分析技術およ び関連認証標準物質の開発。《主な著書》 Kazumi Inagaki, <u>Yanbei Zhu</u>, Tsutomu Miura, Koichi Chiba; "Coprecipitation in Trace Element Analysis" (Chapter), in book Encyclopedia of Analytical Chemistry, (2009), (John Wiley & Sons, Ltd.). 《趣味》読書, ランニング, 散歩。 E-mail: yb-zhu@aist.go.jp

有賀智子(Tomoko ARIGA)

国立研究開発法人産業技術総合研究所(〒 305-8563 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第3-9。☆☆☆☆大学院博士後期課程 修了。博士(農学)。≪現在の研究テー マ≫ICP-MSを用いた高感度元素分析手 法の開発,および標準物質の開発。≪趣 味≫ヨガ。

E-mail:t-ariga@aist.go.jp

中野かずみ(Kazumi NAKANO)

アジレント・テクノロジー株式会社(〒 192-8510 東京都八王子市高倉町9-1)。 ≪現在の研究テーマ≫ICP-MS, ICP-MS /MSを用いた化学分析の高感度・高精度 化。

E-mail:kazumi_nakano@agilent.com

鹿籠康行 (Yasuyuki SHIKAMORI) アジレント・テクノロジー株式会社 (〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1)。 ≪現在の研究テーマ≫材料科学・放射化学 における ICP-MS/MS 分析法の高感度 化・高精確化。

E – mail : yasuyuki _ shikamori @ agilent. com





- 53) L.-Y.-D Tiong, S.-M. Tan: J. Radioanal. Nucl. Chem., 322, 399 (2019).
- 54) P. E. Warwick, B. C. Russell, W. Croudace, Z. Zacharauskas : J. Anal. At. Spectrom., 34, 1810 (2019).
- 55) Q. He, J.-J. Wu, S.-C. Zhang, X. Fang, Z. Xing, C. Wei, X.-R. Zhang: J. Anal. At. Spectrom., 33, 563 (2018).
- 56) 山田憲幸, 高橋純一:分析化学, 67, 249 (2018).
- 57) J. Carcia-Bellido, L. Freije-Carrelo, M. Moldovan, J. R. Encinar: Trends Anal. Chem., 130, 115963 (2020).
- 58) B. Klencsar, S.-W. Li, L. Balcaen, F. Vanhaecke : Trends Anal. Chem., 104, 118 (2018).
- 59) 杉山尚樹, 中野かずみ: Agilent テクニカルノート, 5991-4585JAJP (2014).
- 60) 小南晴之, 鈴木美成:分析化学, 66, 825, (2017).

『有害金属成分化学分析用プラスチック認証標準物質 (Pb, Cd, Cr, Hg) JSAC 0601-2, JSAC 0602-2(チップ状)』 頒布価格:50g瓶入り各1本,本会団体会員: 29,400円, その他:44,100円。 『有害金属成分蛍光 X線分析用プラスチック認証標準物 質 (Pb, Cd, Cr) JSAC 0611~0615 (ディスク状)』 頒布価格:ディスク5枚入り1セット,本会団体会 員:105,000円,その他:157,500円。 『水銀成分蛍光 X 線分析用プラスチック認証標準物質 JSAC 0621~0625 (ディスク状)』 頒布価格:ディスク5枚入り1セット,本会団体会 員:73,500円,その他:110,250円。 『有害金属成分蛍光 X 線分析用プラスチック認証標準物 質 (Pb, Cd, Cr, Hg) その他:23,625 円。 JSAC 0631, 0632(ディスク状)』 頒布価格:ディスク状2枚入り1セット,本会団体 会員: 31,500円, その他: 47,250円。 『金属成分分析用土壌認証標準物質 JSAC 0401 (添加), JSAC 0411 (無添加)』 の他:18,900円。 頒布価格:50g瓶入り各1本,本会団体会員: 52,500円, その他: 78,750円。 『LSI 分析用二酸化ケイ素認証標準物質 『無機成分分析用土壌認証標準物質(環境省告示19号 JSAC 0402, JSAC 0403 の他:210,000円。 対応) 頒布価格:50g瓶入り各1本,本会団体会員: 52,500円, その他: 78,750円。 『無機成分分析用河川水認証標準物質 JSAC 0301-1 (無添加), JSAC 0302 (添加)』 頒布価格: JSAC 0301-1, JSAC 0302 の1セット, の他:210,000円。 本会団体会員:52,500円,その他:78,750円。 『農薬成分分析用土壌認証標準物質(シマジン、ディル ドリン) JSAC 0441(シマ ジン-高濃度), JSAC 0442(シマジン-低濃度)』 頒布価格:60g瓶入り各1本,本会団体会員: 52,500円, その他:78,750円。 覧ください。 『ダイオキシン類分析用フライアッシュ認証標準物質 JSAC 0501 (高濃度), JSAC 0502 (低濃度)』 頒布価格: 50g瓶入り各1本,本会団体会員: 105,000円, その他:157,500円。 『ダイオキシン類分析用焼却炉ばいじん認証標準物質 JSAC 0511, JSAC 05121 頒布価格:60g瓶入り各1本,本会団体会員: 52,500円, その他:78,750円。 『ダイオキシン類分析用土壌認証標準物質 JSAC 0421 (低濃度), JSAC 0422 (高濃度)』 頒布価格:60g瓶入り各1本,本会団体会員:

105,000円, その他:157,500円。

『ダイオキシン類・PCB 同族体分析用河川底質認証標準 物質 JSAC 0431 (低濃度), JSAC 0432 (高濃度)』 頒布価格: 60g瓶入り各1本,本会団体会員: 105,000円, その他:157,500円。

『ダイオキシン類・PCB 同族体分析用海域底質認証標準 物質 JSAC 0451 (低濃度), JSAC 0452 (高濃度)』 頒布価格:60g瓶入り各1本,本会団体会員: 105,000円, その他: 157,500円。

『ダイオキシン類分析用排水標準物質 **JSAC 0311** 頒布価格:3L入り褐色ガラス瓶2本1組1セット, 本会団体会員:31,500円,その他:47,250円。

『微量酸素分析用鉄鋼認証標準物質 **JSAC 0111** 頒布価格: 瓶入り1個, 本会団体会員: 15,750円,

『微量金蔵成分分析用アルミニウム認証標準物質 JSAC 0121-B(ブロック状), JSAC 0121-C(チップ状)』 頒布価格:各形状とも本会団体会員:12,600円,そ

JAC 0011~0013 頒布価格:1セット,本会団体会員:157,500円,そ

『LSI 分析用高純度アルミニウム認証標準物質 JAC 0021~0023』 頒布価格:1セット,本会団体会員:157,500円,そ

『栄養成分等分析用粉乳管理試料 JSAC PT0711』 頒布価格:50g瓶入り1本,本会団体会員:9,450 円, その他: 14,000円

- *詳細は下記申込先までお問い合わせください。また 上記以外の新規標準物質等については本誌お知らせ欄 や本会 Web サイト (http://www.jsac.or.jp) をご
- 申込方法 標準物質名 (製品番号も明記), 数量, 申込 者氏名,送付先(郵便番号,住所,所属,電話番号), 団体会員(会員番号)・その他の別,料金,請求書宛 名を明記のうえ,下記にお申し込みください。なお, 価格は消費税及び送料込みです

申込先 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツ304号 (公社)日本分析化学会社 会貢献活動部門事務局 [電話:03-3490-3351, FAX: 03-3490-3572, E-mail: shomu2@jsac.or.jp]